## НАНОФИЗИКА И наноэлектроника

## Труды XVII Международного симпозиума

11–15 марта 2013 г., Нижний Новгород

Том 1: секции 1, 2, 4, 5

Нижний Новгород 2013

## Влияние нестационарного тепловыделения в кристаллах на спектральные характеристики импульсов при дифракции излучения рентгеновского лазера на свободных электронах

## В.А. Бушуев

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва

e-mail: vabushuev@yandex.ru

Высокая яркость излучения рентгеновских лазеров на свободных электронах (РЛСЭ), которая на 8-10 порядов превышает яркость источников синхротронного излучения 3-го поколения [1], приводит к существенному возрастанию тепловой нагрузки на различные элементы рентгеновской оптики, в том числе и на совершенные кристаллы в системах монохроматизации и в линиях задержки. Неоднородное в пространстве и нестационарное во времени тепловыделение в кристаллах негативным образом влияет на интенсивность дифракции мощных импульсов РЛСЭ [2].

В настоящем докладе более детально, чем в [2], проведен учет граничных условий при решении уравнения теплопроводности, а также проведен расчет неоднородного и нестационарного температурного поля и поля деформаций в кристалле. Основное внимание уделено анализу спектрально-временных характеристик и когерентных свойств отраженных и прошедших импульсов.

Излучение Европейского РЛСЭ представляет собой серии импульсов с длиной волны  $\lambda \sim 0.05$ -0.16 нм, расходимостью  $\Delta \vartheta_p \sim 1$ -3 мкрад, длительностью отдельных импульсов  $\tau_p \sim 10$ -100 фс и энергией  $Q_p = \hbar\omega N$ , где  $N \sim (0.1 \div 20) \cdot 10^{11}$  число фотонов в импульсе [1]. Импульсы сгруппированы в пачки с длительностью  $\tau_b \approx 0.6$  мс и частотой повторения 10 Гц, число импульсов в пачке  $n_b \approx 2700$ . Излучение РЛСЭ характеризуются практически полной пространственной когерентностью и крайне низкой временной когерентностью с временем  $\tau_c \sim 0.1$ -0.3 фс  $<<\tau_p$ , что приводит к достаточно большой спектральной ширине  $\Delta E/E \sim 10^{-3}$ .

Пространственно-временно́е распределение температуры  $T(\mathbf{r}, t)$  определяется из параболического уравнения теплопроводности

$$c_p \rho(\partial T/\partial t) = \operatorname{div}(\kappa \cdot \operatorname{grad} T) - s(T - T_s) + F,$$
 (1)

где  $c_p$  – удельная теплоемкость,  $\rho$  - плотность,  $\kappa$  теплопроводность, s – коэффициент теплообмена с окружающей средой с температурой  $T_s$ ,  $F(\mathbf{r}, t)$  – плотность тепловых источников,  $\mathbf{r} = (x, y)$  – координата на поверхности кристалла. Температура в (1) и ниже отсчитывается от начальной температуры  $T_0(x, y, 0) = \text{const.}$  Рассмотрим кристалл в виде пластинки с размерами  $L \times L \times l$ , где l – толщина кристалла. Доля поглощенной в кристалле энергии  $f_{abs} = 1 - \exp(-\mu l/\gamma_0)$ , где  $\mu$  – коэффициент поглощения,  $\gamma_0 = \cos\theta$ ,  $\theta$  - угол падения импульсов. Для импульсов с гауссовой формой плотность тепловых источников

$$F(\mathbf{r}, t) = f_{abs}(\gamma_0 Q_p / \pi l r_1^2) g_x g_y f(t), rge$$
  
$$g_x = \exp(-x^2 / r_x^2), g_y = \exp(-y^2 / r_y^2), \qquad (2)$$

$$f(t) = (1/\pi^{1/2}\tau_0) \sum_{j=1}^p \exp[-(t-t_j)^2/\tau_0^2].$$
(3)

Здесь  $r_x = r_1/\gamma_0$ ,  $r_y = r_1$ ,  $t_j$  - моменты времени падения импульсов на кристалл. Число импульсов *p* определяется условием  $t < t_p$ . Поперечный радиус импульса  $r_1$  и его длительность  $\tau_0$  связаны с полным размером  $r_p$  и длительностью  $\tau_p$  на полувысоте (FWHM) соотношениями  $r_1 \approx 0.6r_p$ ,  $\tau_0 \approx 0.6\tau_p$ . На расстоянии *z* от РЛСЭ  $r_p = r_s M$ , где  $r_s$ – полный размер импульса на выходе из РЛСЭ,  $M = [(1 + \alpha_s D)^2 + D^2]^{1/2}$ ,  $D = \lambda z/(2.26r_s^2)$ ,  $\alpha_s$  – параметр, характеризующий искривление волнового фронта импульса в плоскости z = 0 [3, 4].

Решение неоднородного уравнение (1) будем искать в приближении постоянных коэффициентов с начальным условием T(x, y, 0) = 0 и граничными условиями  $T(\pm L/2, \pm L/2, 0) = 0$ ; s = 0. В итоге с учетом (2) и (3) получим следующее выражение для температуры кристалла:

$$T(x, y, t) = \Delta T_1 \sum_{j=1}^{p} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} Q_{mn}(t - t_j) S_{mn}(x, y), \quad (4)$$

где

$$Q_{mn}(t-t_j) = \exp[-a^2(q_m^2+q_n^2)(t-t_j)], \qquad (5)$$

$$S_{mn}(x, y) = g_{xm}g_{yn}\cos(q_m x)\cos(q_n y), \qquad (6)$$

$$g_{im} = (2/L) \int_{-L/2}^{L/2} g_i(\xi) \cos(q_m \xi) d\xi , \quad i = x, y.$$
(7)

Здесь  $\Delta T_1 = f_{abs}\gamma_0 Q_p/(\pi c_p \rho l r_1^2)$  - температура нагрева в точке *x*, *y* = 0 под действием одного импульса,  $a^2 = \kappa/c_p \rho$  - коэффициент температуропроводности,  $q_k = \pi (2k-1)/L$ , k = m, *n*. При выводе (4) использовано условие  $\tau_0 \ll \tau_T$ , где  $\tau_T = r_1^2 c_p \rho/4\kappa$  характерное время расплывания температуры изза теплообмена (приближение δ-импульсов).

Интенсивности *R*- и *Т*-импульсов [2]

1/2

$$I_{C}(\mathbf{r},t) = I_{0}(\mathbf{r},t) \int_{-\infty}^{\infty} G(\Omega) |C(\alpha)|^{2} d\Omega, \qquad (10)$$

где  $C(\alpha) = R, T$  – амплитудные коэффициенты дифракционного отражения и прохождения,  $\alpha = [k^2 - (\mathbf{k} + \mathbf{h})^2]/k^2$ ,  $I_0(\mathbf{r}, t)$  - интенсивность падающего излучения,  $G(\Omega)$  - спектральная плотность импульсов.

Область "сильного" дифракционного отражения определяется условием  $|\alpha| \le 2|\chi_h|$ , где  $\chi_h$  – фурье-компонента поляризуемости кристалла. Так как из-за линейного расширения межплоскостные

расстояния зависят от температуры  $T(\mathbf{r}, t)$ , то  $\alpha$  является функцией координат и времени, а также зависит от угловой отстройки  $\Delta \theta = \theta - \theta_B$ , от частоты  $\Omega = \omega - \omega_0$  в энергетическом спектре импульса и от его угловой расходимости  $q/k_0$ :

$$\alpha(\mathbf{r}, t) = 2\sin 2\theta_B [\Delta \theta + (\Omega/\omega_0 + \alpha_T T) tg \theta_B - q/k_0 \gamma_0].$$
(8)

Так как  $\Delta \theta_p << q/k_0$ , то для центральной частоты  $\omega_0$  условие эффективной дифракции имеет вид  $\Delta T \leq \Delta T_c$ , где  $\Delta T = T(0, 0, t) - T(0.5r_p/\gamma_0, 0.5r_p, t)$ ,  $\Delta T_c = \Delta \theta_B \operatorname{ctg} \theta_B/2\alpha_T$  – критическая температура,  $\Delta \theta_B$  – ширина брэгговского отражения,  $\alpha_T$  – коэф-фициент линейного расширения.

Расчеты проводились для симметричного брэгговского отражение (400) от кристалла алмаза типа ІІа ( $\lambda_0 = 0.15$  нм,  $\theta_B = 57.451^0$ ,  $\Delta \theta_B = 11.89$  мкрад,  $\mu = 18.57$  см<sup>-1</sup>, l = 100 мкм, L = 5 мм). Резкая зависимость  $\alpha_T$ ,  $c_p$  и к от температуры, а также зависимость размера импульса  $r_p$  от расстояния z приводит к чрезвычайно большому разбросу величин  $\Delta T_c$ ,  $\Delta T_1$  и  $\tau_T$  (см. таблицы 1 и 2).

Таблица 1 Температурный коэффициент линейного расширения  $\alpha_T \cdot 10^6$ , удельная теплоемкость  $c_p$  (Дж кг<sup>-1</sup> К<sup>-1</sup>), теплопроводность алмаза типа Па к (Вт м<sup>-1</sup> К<sup>-1</sup>) [5] и критическая температура  $\Delta T_c$  в зависимости от температуры.

Т, К	50	100	150	200	300
$\alpha_T, \mathbf{K}^{-1}$	00.4	0.05	0.25	0.45	1.02
$c_p$	5.0	29	91	205	580
κ	9000	10000	6060	4000	2000
$\Delta T_c$	948	75.9	15.2	8.4	3.8

Таблица 2

Температура нагрева  $\Delta T_1$  под влиянием одного импульса и характерное время остывания  $\tau_T$  при  $z_1 = 100$  м ( $r_p = 300$  мкм) и  $z_2 = 500$  м ( $r_p = 1400$  мкм). Энергия импульса  $Q_p = 80$  мкДж ( $N = 0.6 \cdot 10^{11}$ ).

Т, К	50	100	150	200	300
$\Delta T_1(z_1)$	73.4 <sup>*)</sup>	12.7	4.0	1.8	0.7
$\tau_T(z_1)$	0.016	0.083	0.43	1.47	7.62
$\Delta T_1(z_2)$	3.29	0.57	0.18	0.08	0.03
$\tau_T(z_2)$	0.36	1.86	9.6	32.8	169.6



**Рис. 1.** Зависимость температуры кристалла в максимуме импульса (x = y = 0, сплошные кривые) и на его краю (x = 0,  $y = 0.5r_p$ , штриховые кривые) при  $z_1$  (a),  $z_2$  (б) и начальных температурах  $T_0 = 100$  (1), 200 (2) и 300 K (3)

Из рис. 1 видно, что наименьший нагрев кристалла происходит при начальной температуре  $T_0 = 100$  К. Это вызвано малостью времен теплообмена  $\tau_T$  (см. табл. 2), сравнимых с интервалом  $\Delta t_p = 0.22$  мкс между импульсами в пачке. Более того, только в этом случае следует ожидать высокую эффективность дифракции, так как здесь выполняется условие  $\Delta T \leq \Delta T_c$  и, следовательно, в спектральном интервале  $\Delta E/E \approx \Delta \theta_B \operatorname{ctg} \theta_B \approx 8 \times 10^{-6}$  в отражении участвует практически вся освещаемая падающими импульсами поверхность кристалла.



Рис. 2. Интегральный коэффициент отражения  $R_{\rm int}$  при начальных температурах кристалла  $T_0 = 100$  (1), 200 (2) и 300 К (3) на расстояниях z = 100 м (а) и z = 500 м (б) от РЛСЭ, 4 – коэффициент отражения от идеального кристалла, 5 – спектр падающих импульсов  $G(\Omega)$  с шириной  $\Delta\Omega_c = 2/\tau_c$ , где  $\tau_c \approx 0.2$  фс – время когерентности

Наличие неоднородного температурного поля T(x, y, t) приводит к уменьшению интегрального (по x, y и  $t < \tau_b$ ) спектрального коэффициента отражения, к его уширению, асимметрии и к смещению максимума в отрицательную область спектра (рис. 2). С уменьшением температур  $T_0$  и  $\Delta T_1$  (например, за счет уменьшения энергии импульсов  $Q_p$ ) коэффициенты отражения и прохождения приближаются к таковым для идеального кристалла. В режиме одиночных импульсов с  $\tau_p \sim 10$  фс и частотой 120 Гц это позволило реализовать процедуру self-seeding для повышения в 40-50 раз степени временной когерентности импульсов на Linac Coherent Light Source (LCLS) в Стенфорде [6].

Таким образом, в настоящей работе показано, что при использовании тонких кристаллов синтетического алмаза (50-150 мкм) с низкой начальной температурой (≈100-150 К) и с достаточно малой энергией в импульсе (≤100 мкДж), т.е. зарядом банчей ≤0.02 нК, спектральная ширина дифрагированных импульсов может быть сравнима с шириной дифракционного отражения от совершенного однородного кристалла.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты № 12-02-00924, № 13-02-00760) и ВМВF Project 05K10CHG.

1. Tschentscher Th., XFEL, EU TN-2011-001, Hamburg, Germany (2011).

2. Бушуев В.А., Изв. РАН. Сер. физ., **77**, 19 (2013).

3. Bushuev V.A., Samoylova L., Nucl. Instrum. Methods A., **635**, S19 (2011).

4. Бушуев В.А., Самойлова Л., Кристаллография, **56**, 876 (2011).

 Новиков Н.В., Кочержинский Ю.А., Шульман Л.А. и др. Физические свойства алмаза. Справочник, Киев: Наукова думка, 1987.

6. Amann J., Berg W., Blank V. et al., Nature Photonics, 12 August 2012, DOI:10.1038/ NPHOTON.2012.180.